# (54) LEAD FRAME AND MANC, ACTURE THEREOF

(11) 3-94457 (A) (43) 19.4.199 '9) JP

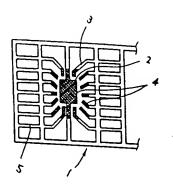
(21) Appl. No. 64-231105 (22) F 389

(71) MATSUSHITA ELECTRO JORP (72) EIJI SHIMIZU(1)

(51) Int. Cls. H01L23 50

PURPOSE: To prevent oxidation and to enhance reliability by a method wherein copper is used as a main component and silver is substituted for copper on the surface to form a lead frame.

CONSTITUTION: A resist for substitution-preventing use is formed in parts other than the central part of a copper sheet as a material for a lead frame 1; after that, the central part of the copper sheet is plated with silver 4. Then, the resist for substitutionpreventing use is removed; the partially plated copper-sheet is immersed in a solution in which silver is dissolved. Silver is substituted for copper on the surface other than the silver-plated part by utilizing a difference in an ionization tendency. In addition, a press machining operation is executed to form the lead frame 1. When copper is used as a main component and silver is substituted for copper on the surface in this manner, oxidation on the surface is prevented, a moisture resistance is enhanced, a problem of a silver migration is not caused and a semiconductor product of high reliability can be obtained.



# (54) LEAD FRAME FOR SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 3-94458 (A) (43) 19.4.1991 (19) JP

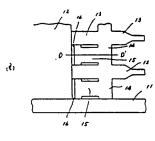
(21) Appl. No. 64-231107 (22) 6.9.1989

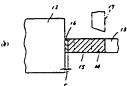
(71) MATSUSHITA ELECTRON CORP (72) YOSHITAKA HASEGAWA

(51) Int. Cl5. H01L23/50,H01L21/56

PURPOSE: To prevent a crack from being produced in a package by a method wherein, separately from a dam bar used to suppress an outflow of a resin, another dam bar used to reduce the outflow of the resin to a minimum is formed between the dam bar and an end face of the package.

CONSTITUTION: A lead frame 11 is formed at the periphery; a package 12 in which a semiconductor element has been resin-sealed is formed in the central part. In addition, outer leads 13 used to be attached to an outer device and a dam bar 14 used to suppress an outflow of a resin by connecting the outer leads 13 are formed. Another dam bar 15 used to reduce the outflow of the resin to a minimum is formed between the outer leads 13 and at a part up to the package 12 from the inside of the dam bar 14. As a result, it is not required to stamp out a resin 16 which has been reduced to a minimum. Thereby, it is possible to prevent a crack from being produced in the package.





# (54) SEMICONDUCTOR CHIP MODULE AND MANUFACTURE THEREOF

(11) 3-94459 (A) (43) 19.4.1991 (19) JP

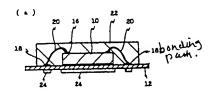
(21) Appl. No. 64-231132 (22) 6.9.1989

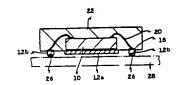
(71) SHINKO ELECTRIC IND CO LTD (72) MASATO TANAKA(1)

(51) Int. Cl<sup>5</sup>. H01L23/50,H01L21/60

PURPOSE: To realize a high-density mounting operation by a method wherein a semiconductor chip is sealed in a sealing resin for a semiconductor chip module and a bonding part is exposed to an outer face of the sealing resin so as to be continued to the semiconductor chip.

CONSTITUTION: A semiconductor chip 10 is die-bonded onto a metal base 12; the semiconductor chip 10 and the metal base 12 are wirebonded by an ordinary wire bonding method. Then, one side, on which the semiconductor chip 10 has been bonded, of the metal base 12 is resin-sealed including the semiconductor chip 10, bonding wires 20 and the like; after that, the metal base 12 is etched. Thereby, in a state that a resist pattern 24 has been removed, a metal part 12a bonded to the rear surface of the semiconductor chip 10 and terminal parts 12b continued to individual bonding parts 18 are exposed at an outer face of a sealing resin 22. Thereby, a high-density mounting operation can be realized.





⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-94459

Solnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)4月19日

H 01 L 23/50 21/60 301 A

9054-5F 6918-5F

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全6頁)

会発明の名称 半導体チャ

半導体チップモジュール及びその製造方法

②特 顧 平1-231132

②出 願 平1(1989)9月6日

@発明者 田中 正

正 人 長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株

式会补内

**@発明者 深瀬** 

克 哉

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株

式会社内

⑪出 願 人 新光電気工業株式会社

長野県長野市大字栗田字舎利田711番地

码代 理 人 弁理士 綿貫 隆夫 外1名

#### 明和曹

#### 1. 発明の名称

半導体チップモジュール及びその製造方法

## 2. 特許請求の範囲

ダイボンディング部上に半導体チップが接合され、

ダイボンディング部の周囲に設けられたボ ンディング部と前記半導体チップとがワイヤ ボンディングによって接続され、

前記ポンディング部の一部を外部に露出させて、ダイボンディング部の半導体チップを 搭載する一方の面側が、半導体チップ、ボン ディングワイヤ、ボンディング部を含めて樹 脂封止されたことを特徴とする半導体チップ モジュール。

- 2. ボンディング部の露出部分に外部接続用の バンプが形成された請求項1記載の半導体チップモジュール。
- 3. 金属ベース上に半導体チップを接合し、 該半導体チップと金属ベース上に設けたボ

ンディング部とをワイヤボンディングによっ て接続し、

前記金属ペースの半導体チップを搭載した一方の面側を、半導体チップ、ポンディングワイヤ、ポンディング部を含めて樹脂封止し、金属ペースの露出面に前記ポンディング部のパターンに対応するレジストパターンを設けて金属ペースをエッチングすることにより、ポンディング部に接合する端子部を形成することを特徴とする半導体チップモジュールの製造方法。

4. 金属ベース上に金めっき圏等の非エッチング金属圏によりダイボンディング部およびボンディング部を形成し、

前記ダイボンディング部に半導体チップを 接合して半導体チップとボンディング部とを ワイヤボンディングによって接続し、

金属ベースの半導体チップが搭載された一 方の面側を、半導体チップ、ポンディングワ ィヤ、ポンディング部を含めて樹脂封止し、

# 持 下3-94459(2)

前記金属ペース メをエッチング除去することを特徴とする半導体チップモジュールの 製造方法。

5. 電気的絶縁性を有するベースフィルム上に 刺繍可能に企風圏が設けられた気写フィルム の金風圏をエッチングしてダイボンディング 部およびボンディング部を形成し、

前記ダイボンディング部に半導体チップを 接合して、半導体チップとボンディング部と をワイヤボンディングによって接続し、

前記転写フィルムの半導体チップが搭観された一方の面側を、半導体チップ、ポンディングワイヤ、ポンディング部を含めて樹脂封止し、

前記ペースフィルムを封止樹脂から剥離除去することを特徴とする半導体チップモジュールの製造方法。

6. 電気的絶縁性を有するペースフィルム上に ダイボンディング部およびボンディング部を 形成し、

ケージに収納してパッケージごと回路基板に実装するもので、ベアチップ方式は、回路基板にベアチップを搭載し、ワイヤボンディング方式により接続するかあるいはバンプ方式によって接続搭載するものである。

バンプ方式では、半導体チップにあらかじめ接続用のパンプを形成しておき、半導体チップを加圧、加熱して回路基板に接続する(フリップチップ法)・半導体チップを搭載した後は、接続部分、 露出部分を樹脂によって封止する。

このフリップチップ法の場合は、半導体チップ の面積内で接続できるから、パッケージ方式とく らべて実装密度を高めることができ、接続にポン ディングワイヤを用いないからポンディングワイヤが交錯したりすることがない等の利点がある。 (発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記のフリップチップ法による 場合は半導体チップ上に接続用のパンプをつくる 必要があり半導体チップの製造コストが高くなる こと、実装用の基板に接続する際に半導体チップ 前記ダイボーディング部に半導体チップを 接合して半導体チップとポンディング部とを ワイヤポンディングによって接続し、

前記ペースフィルムの半導体チップが搭収された一方の面側を、半導体チップ、ポンディングワイヤ、ポンディング部を含めて樹脂 封止し、

ベースフィルムをエッチングして、ポンディング部を解出させることを特徴とする半導体チップモジュールの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は回路基板に実装して用いる半導体チップモジュールおよびその製造方法に関する。

(従来技術)

半導体チップを回路基板に実装する搭級方法には、パッケージ方式とベアチップ方式があり、半導体チップの接続方法にはワイヤボンディング方式とパンプ方式がある。

前記のパッケージ方式は、半導体チップをパッ

を加圧、加熱するため熱応力疲労によって半導体 チップのパッド等の接続部が劣化しやすいこと、 ベアチップの状態で回路基板に接続されるから耐 環境性が劣るといった問題点がある。

そこで、本発明は上記問題点を解消すべくなされたものであり、その目的とするところは、回路 基板に対して上記フリップチップ法と同程度の高 密度実装ができ、耐環境性に優れるとともに、取 り扱いも容易な半導体チップモジュールおよびそ の製造方法を提供しようとするものである。

(課題を解決するための手段)

本発明は上記目的を達成するため次の椴成をそなえる。

すなわち、ダイボンディング部上に半導体チップが接合され、ダイボンディング部の周囲に設けられたボンディング部と前記半導体チップとがワイヤボンディングによって接続され、前記ボンディング部の一部を外部に露出させて、ダイボンディング部の半導体チップを搭載する一方の面側が、半導体チップ、ボンディングワイヤ、ボンディン

グ部を含めて樹脂... 止されたことを特徴とする。 また、前記ポンディング部の韓出部分に外部接続 用のバンブが形成されたことを特徴とする。また、 その製造方法としては、金瓜ベース上に半導体チ ップを接合し、該半導体チップと金属ペース上に 設けたポンディング部とをワイヤポンディングに よって接続し、前記金属ペースの半導体チップを 搭収した一方の面側を、半導体チップ、ポンディ ングワイヤ、ポンディング部を含めて樹脂封止し、 金属ペースの韓出面に前記ポンディング部のパタ ーンに対応するレジストパターンを設けて金属ペ ースをエッチングすることにより、ボンディング 部に接合する端子部を形成することを特徴とし、 また、金属ベース上に金めっき層等の非エッチン グ金属層によりダイポンディング部およびポンデ ィング部を形成し、前記ダイポンディング部に半 導体チップを接合して半導体チップとポンディン グ部とをワイヤポンディングによって接続し、金 **属ベースの半導体チップが搭載された一方の面側** を、半導体チップ、ポンディングワイヤ、ポンデ

ィング部を含いて樹脂封止し、前記金属ペースの みをエッチング除去することを特徴とし、また、 似気的絶縁性を有するペースフィルム上に刺離可 **能に企風層が設けられた転写フィルムの金風層を** エッチングしてダイボンディング部およびボンデ ィング部を形成し、前記ダイボンディング部に半 導体チップを接合して、半導体チップとポンディ ング部とをワイヤポンディングによって接続し、 前記転写フィルムの半導体チップが搭段された一 方の面個を、半導体チップ、ポンディングワイヤ、 ポンディング部を含めて樹脂封止し、前記ペース フィルムを封止樹脂から剥離除去することを特徴 とし、また、電気的絶縁性を有するペースフィル ム上にダイボンディング部およびポンディング部 を形成し、前記ダイボンディング部に半導体チッ プを接合して半導体チップとポンディング部とを ワイヤポンディングによって接続し、前記ペース フィルムの半導体チップが搭載された一方の面側 を、半導体チップ、ポンディングワイヤ、ポンデ ィング部を含めて樹脂封止し、ベースフィルムを

エッチングして、ポンディング部を露出させることを特徴とする。

#### (作用)

半導体チップモジュールは半導体チップが封止 横脂中に封止されると共に、ポンディング部が半 導体チップと導通をとって封止樹脂の外面に翻出 する。これにより、ポンディング部を回路基板等 への接続部として実装する。

#### (実施例)

以下本発明の好適な実施例を承付図面に基づい て詳細に説明する。

## 〔第1実施例〕

第1図(a)、(b)は本発明に係る半導体チップモジュールの製造方法の一実施例を示す説明図である。この実施例では半導体チップを金属ベースに接合して半導体チップモジュールを作成する。

製造方法としては、まず、半導体チップ10を 金属ペース12上にダイポンディングする。半導 体チップ10の接合方法としては金ーシリコン共 品合金による方法あるいはダイポンディングペー ストを川いる方法等がある。

次に、半導体チップ10と金属ベース12との間を通常のワイヤボンディング法によってワイヤボンディング法によってワイヤボンディングする。16は半導体チップ10上に設けたパッド、18は金属ベース12に設けたボンディング部である。金属ベース12のボンディング部18にはあらかじめ平滑処理、金めっき等の表面処理を施して確実なボンディングワイヤである。ようにする。20はボンディングワイヤである。

次に、金属ベース12の半導体チップ10が接合された片面側を、半導体チップ10、ポンディングワイヤ20等を含めて樹脂封止する。22は 対止樹脂である。

次に、金属ペース12の露出面上にレジストパターン24を設け、金属ペース12をエッチングによって除去する。レジストパターン24は半導体チップ10と金属ペース12との接合部及び前記ポンディング部18がエッチング後に残るように切ける。

金属ペース12をエッチングし、レジストパタ

ーン24を除去した状態、、封止樹脂22の外面に半導体チップ10の下面に接合する金属部12aと各ポンディング部18に導通する端子部12bが露出する。回路基板等に接続して用いる場合は端子部12bにパンプ26を設ける(第1図(b))、パンプ26を形成する方法としては、はんだめっきする方法、導電性接着剤を塗布する方法などが使用できる。

こうして、半導体チップ10が樹脂封止され、 封止樹脂の外面に外部接続用の端子部が設けられ た半導体チップモジュールが得られる。

この金属ベースを用いる製造方法では、電解網 簡を金属ベース12として好適に用いることがで きる。電解網箱はその表面が複雑な凹凸が形成さ れた粗面に形成されるから、この表面を封止樹脂 22個にして樹脂封止することにより、表面の凹 凸によるアンカー効果によって封止樹脂と強固に 接合するという利点がある。この場合、ボンディ ング部18にはあらかじめ平滑処理および金めっ き等を施してポンディングが確実になされるよう にする。

金属ペース12をエッチング除去して、最終的に金属部12a、 嫡子部12bを形成する方法としては、第2因に示す方法も有効である。

すなわち、まず金瓜ベース12にレジストパターン13を形成して企めっきを施し(第2図(a))、レジストパターン13を除去することによって金瓜ベース12上に企めっき層15を形成する(第2図(b))。企めっき層15は半導体チップ10を接合するダイボンディング部と前記ポンディング部18の配図にしたがって設ける。

次に、ダイボンディング部に半導体チップ10 を接合し、半導体チップ10とボンディング部1 8とをワイヤボンディングした後、上記と同様に 樹脂封止する。樹脂封止後、金属ベース12全体 をエッチングによって除去する。金めっき層15 はエッチングされないから、エッチング後は金めっき層が封止樹脂22の外面に残る。ボンディングが18に接続用のバンプを形成する場合は上記

例と同様にすればよい。

第2図に示す製造方法においては、金属ペース 12をエッチングによって除去するから金属ペースとしてはエッチングによって溶解除去しやすい 金属、たとえば鋼等を用いる。また、金めっき層 はエッチングによって除去されないものとして用 いているが、金のかわりに銀等のエッチングされ にくい材料を用いてもよい。

半導体チップモジュールは第1図(b)に示すよう に、回路拡板28に位置合わせして加圧、加熱し て実装する。

なお、このようにパンプ26によって回路基板に接続する他、第3回に示すようにコネクタを用いて接続してもよい。この場合はパンプ26を形成せず、コネクタとの接点部に保護用の表面処理を施しておく。第3回で30はコネクタ、32はコネクタの接点部である。

11は半導体チップの熱放散性を向上させるために金属部12aに接合して設けた放熱フィンである。

上記の半導体チップモジュールは樹脂によって 完全に封止されており、封止樹脂外面に外部接続 川の蝎子部が形成されているから、取り扱いがき わめて簡易で、かつ実装が容易になっている。

#### (第2実施例)

第4図(a)、(b)は半導体チップモジュールの他の 製造方法を示す説叨図である。

この実施例では上記の金属ペース12のかわり に転写フィルムを用いることを特徴とする。

すなわち、気写フィルム38は金属層34、剥離層35、ペースフィルム36とから成るもので、まず、金属層34をエッチングしてダイボンディング部34bを形成する。

次に、半導体チップ10をダイポンディング部34aに接合し、半導体チップ10上のパッド16とポンディング部34aとをワイヤポンディングする。

次に、 佐写フィルム 3 8 の半導体チップ 1 0 が 接合された片面側を樹脂封止する (第4 図(a))。 次に、転写フィル 38を封止樹脂 22 から利 離する。転写フィルム 38 は利離 73 5 から容易 に利離されて、封止樹脂 22 側にダイボンディン グ部 34 a、ボンディング部 34 b が残る。

ボンディング部34bにバンブ26を形成して、 上記例と同様な半導体チップモジュールが得られる(第4図(b))。

なお、転写フィルム38としてはベースフィルム36に電解網箔を接合したものが好適に用いられる。電解網筋は前記第1実施例で説明したとおり、表面に複雑な凹凸が形成されたものであって、封止樹脂22と接合する側をこの和面側にすることにより封止樹脂22と強固に接合して転写フィルムの特性を効果的に発揮することができる。ボンディング部34bにはあらかじめ平滑処理および金めっきを施してボンディングが確実になされるようにしておくとよい。

#### (第3実施例)

第5図はさらに他の製造方法としてFPC(Flexible printed circuit)を用いた例である。

いることにより、取り扱いがきわめて容易であり、耐環境性に優れることにより信頼性の高い 装置が得られる。

- ② 封止樹脂上に外部接続用の嬢子部を設けているから、従来のフリップチップ法による実装方法と同様な接続方法が可能となり、これによって高密度実装が可能になる。
- ③ 半導体チップ上のパッドが基板に直接接続されず、封止樹脂等が中間に介在するから、これらが緩衝材として作用し、実装した際の接続部に対する応力集中が回避でき接点部を長寿命とすることができる。
- ③ 高度の技術的完成度にあるワイヤボンディン グ法が利用でき、確実に製造できると共に容易 に製造できる。
- ⑤ 半導体チップに放熱体を付設することが容易にでき、半導体チップの熱放散性を向上させることができる。

以上、本発明について好適な実施例を挙げて極々説明したが、本発明はこの実施例に限定される

図で40はF カヘ・スフィルムであり、42 a はベースフィルム40上に形成したダイボンディング部、42 b はボンディング部である。半導体チップ10はダイボンディング部42 a 上に接合した後、ワイヤボンディングし、ベースフィルム40の片面側を樹脂封止する(第5図(a))。

次いで、ベースフィルム40の所定部位、たと えば外部接続用の端子部等をエッチング除去する ことによって第5回的に示す半導体チップモジュ ールが得られる。

この実施例で得られた半導体チップモジュールは封止樹脂 2 2 の一方の外面が、端子部を除いてベースフィルム 4 0 によって被置されている。端子部はそのまま接点として用いてもいいし、上記例と同じようにバンプを形成してそのまま回路基板に接続できるようにしてもよい。

以上各実施例について説明したが、各実施例の 半導体チップ モジュールは以下のような特徴を有 する。すなわち、

① 半導体チップが完全に封止されて保護されて

ものではなく、種々のタイプの半導体チップモジュールに同様に適用できるものであって、発明の精神を逸脱しない範囲内で多くの改変を施し得るのはもちろんのことである。

### (発明の効果)

上述したように、本発明に係る半導体チップモジュールは、半導体チップが完全に樹脂封止されていることによって取り扱いがきわめて容易になり、また、外部接続用の娯子部が半導体チップと導通をとって封止樹脂の外面に設けられているから、モジュールをそのまま回路基板に実装することができ、高密度実装を可能とすることができる。また、従来のワイヤボンディング法を利用することによって、確実かつ容易に製造することができる等の著効を奏する。

# 4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明に係る半導体チップモジュールの製造方法についての第1実施例を示す説明図、第2回は第2実施例を示す説明図、第3回は実装状態を示す説明図、第4回および第5回は製造方

法の第2および第3実! を示す説明図である。
10・・・半導体チップ、 12・・・金属ペース、 15・・・金めっき層、 18・・・ポンディングワイヤ、22・・・封止樹脂、 24・・・レジストパターン、 26・・・パンプ、 28・・・回路基板、 30・・・コネクタ、 34 a・・・ダイポンディング部、 34 b・・・ポンディング部、 35・・・刺離層、 36・・・ペースフィルム、38・・・転写フィルム、 40・・・ペースフ

イルム.

特許出願人 新光電気工業株式会社 代表者 井 上 貞 夫 代理人(776 和 課程 結 貫 隆 未監督 (a)

10 22 16 20

34 35 35 38

34a 34b

